## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## LEAN BETTER DE SENTE DE SEUX DES SENTENCES DE SENTENCES DE SENTENCES DE LE CONTROL DE LE CONTROL DE SENTENCES

(43) 国際公開日 2005 年10 月20 日 (20.10.2005) PCT

## (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:	H01L 31/0216
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2005/006660
(22) 国際出願日:	2005年4月5日(05.04.2005)
(25) 国際出願の言語:	日本語
(26) 国際公開の言語:	日本語

特願2004-111403 2004年4月5日(05.04.2004) JP (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001

株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者;および

(30) 優先権データ:

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大橋 啓之

WO 2005/098966 A1

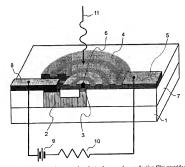
(OOHASHI, Kolsh) JP/PJ; 〒108300 東京橋港区で 五丁目 7番 1号 日本電鉄本会社内 Tokyo (DP 右 (ISHI, Tsutoma) JP/PJ; 〒108900 東京都港区支 五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (TP) 張 寿夫 (MARA, Tsutho) JP/PJ; 〒1088001 東京都港 区空五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (TP) 原都港区芝五丁目 7番 1号 日本電域株式会社内 Tokyo (TP) 京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電域株式会社の 万都一(PLIKATA, Junich) JP/PJ; 〒1088001 東 京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (P), 社田 紀久夫 (MAKITA, Kikao) JP/PJ 1088001 東京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株 安全社内 Tokyo (P).

(74) 代理人: 宮崎昭夫、外(MIYAZAKI, Teruo et al.); 〒 1070052 東京都港区赤坂1丁目9番20号第16異 和ビル8階 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: PHOTODIODE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: フォトダイオードとその製造方法



(67) Abstract: A Schotiky photodiode comprises a semiconductor layer, and a conductive film provided in contact with the semi-conductor layer. The conductive film has a hole, and a periodic structure provided around the hole and bringing about a resonance state on the film surface by a surface following the surface of the conductive film. The photodiode senses an evenescent light generated on the interface between the conductive film and the semiconductor layer by the excited surface plasmon. The hole has a diameter smaller than the wavelength of the incident light.

(57)要約:ショットキーフォトダイオードは、半導体層と、半導体層に接して設けられた導電膜と、を有する。 )導電膜は、穴と、穴の周囲に設けられ、導電膜の膜面に対する入射光によ

2005/008966 A1

## 

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての提現の医内保護が 可能。Ac AG, AL, MA, AT, AL, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EEL, EG, ST, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, DL, IL, BY, SK, PK, EK, GK, MK, RK, RK, RZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MM, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, LUG, US, UZ, CV, NY, VL, AZ, AM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists -\Box \supseteq \land^{\zeta}$  (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

って、励起された表面プラズモンによる共鳴状態を接面に生じさせる展期構造とを有する。フォトダイオードは、 励起された表面プラズモンによって導電板と半導体層との界面に発生する近接場光を検出する。穴は、入射光の波 長より小さ広原径を有する。